

## 耐クラック性に優れた無電解ニッケルめっき液

Electroless Nickel Plating Solution with Strong Crack Resistance

# トップUBPニコロンHR TOP UBP NICORON HR

- リン含有率は1~2wt%と低く、硫黄を含有しない

Phosphorus content: 1 to 2% by weight, not containing sulfur

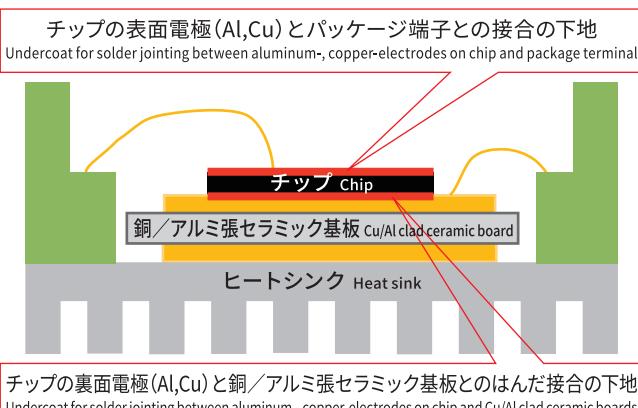
- 熱処理後においても硬度が上昇しにくく、クラックが発生しにくい

Little change in hardness after heat-treatment, prevent cracks

- 析出皮膜は不動態化しにくいため、経時によるはんだ濡れ性の低下が少ない

Tolerant to passivation, prevent poor solder wettability caused by time passage

### パワーデバイス用 Use for power device



### 低リン・硫黄フリー Low phosphorus content, sulfur-free

リンが約1.7wt%と低く硫黄を含まない  
Phosphorus content: approx. 1.7% by weight, sulfur-free film

|  | 皮膜成分 Film component           |                           |
|--|-------------------------------|---------------------------|
|  | リン含有率(wt%) Phosphorus content | 硫黄含有率(wt%) Sulfur content |
| トップUBPニコロンHR<br>TOP UBP NICORON HR                                 | 1.7                           | 検出限界以下<br>Not detected    |
| 従来高リン皮膜<br>Conventional Ni-P bath (high phosphorus content)        | 10.4                          | 検出限界以下<br>Not detected    |
| 従来低リン皮膜<br>Conventional Ni-P bath (low phosphorus content)         | 1.8                           | 0.22                      |
| 従来硫黄フリー低リン皮膜<br>Conventional (Sulfur-free, low-phosphorus content) | 3.8                           | 検出限界以下<br>Not detected    |

リン含有率 : EDS分析  
Phosphorus content : EDS analysis

硫黄含有率 : CS分析  
Sulfur content : CS analysis

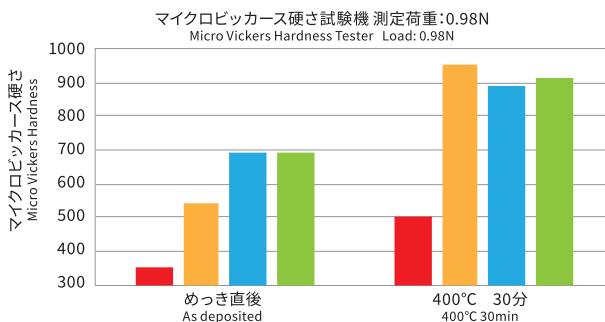
### 400°Cにおいても優れた耐クラック性 Prevent crack even under 400°C



エリクセン塗膜強度試験機による押し込み試験後の外観比較 (ニッケル膜厚:3μm 押し込み幅:0.5mm)  
Indentation test by Erichsen tester (Nickel thickness: 3μm Indentation width: 0.5mm)

熱処理後においてもクラックが発生しない Prevent cracks after heat treatment

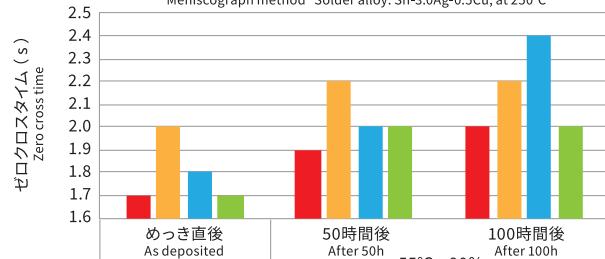
### 低硬度の皮膜 Lower film hardness



熱処理しても硬度が上昇しにくい  
Control hardness increase

### 優れたはんだ濡れ性 Excellent in solder wettability

メニスクグラフ法によるゼロクロスマスク時間測定 250°Cに設定したSn-3.0Ag-0.5Cuはんだ槽へ浸漬  
Meniscograph method Solder alloy: Sn-3.0Ag-0.5Cu, at 250°C



経時によるはんだ濡れ性の低下が少ない  
Reduce impact by time change

|                                    |   |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|
| トップUBPニコロンHR<br>TOP UBP NICORON HR | 従来高リン皮膜<br>Conventional Ni-P bath (high phosphorus content) | 従来低リン皮膜<br>Conventional Ni-P bath (low phosphorus content) | 従来硫黄フリー低リン皮膜<br>Conventional (Sulfur-free, low-phosphorus content) |
|------------------------------------|---|--|--|